TE 046 DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

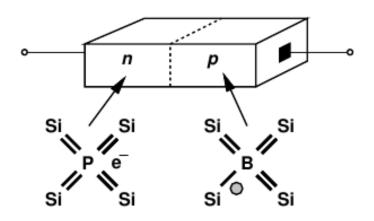
Oscar C. Gouveia Filho Departamento de Engenharia Elétrica UFPR

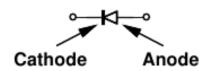
URL:

www.eletrica.ufpr.br/ogouveia/te046 E-mail: ogouveia@eletrica.ufpr.br



3. JUNÇÃO pn





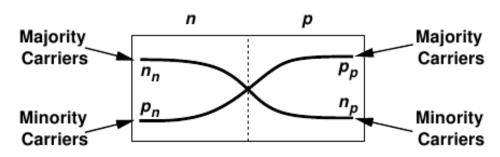
Fonte: Razavi, B., Fundamentos de Microeletrônica



3.1. A Junção pn em Equilíbrio

A junção pn está em equilíbro quando não há conexão externa nem tensão aplicada ao dispositivo

Notação



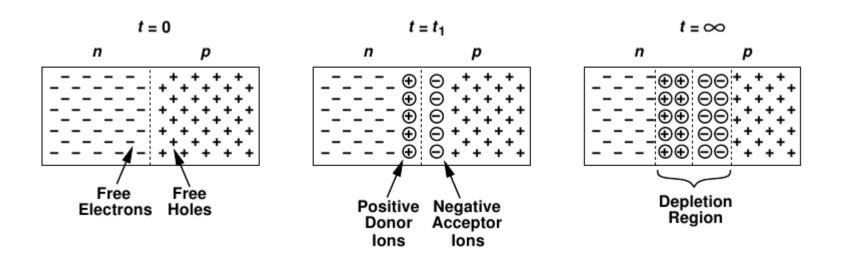
 n_n : Concentration of electrons on n side p_n : Concentration of holes on n side p_p : Concentration of holes on p side n_p : Concentration of electrons on p side



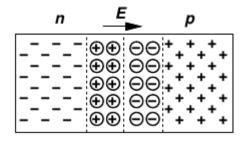
Exemplo: Uma junção pn tem os seguintes níveis de dopagem: $N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ e } N_D = 5 \text{x} 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Determine as concentrações de elétrons e lacunas em ambos os lados.



Comportamento físico da junção pn

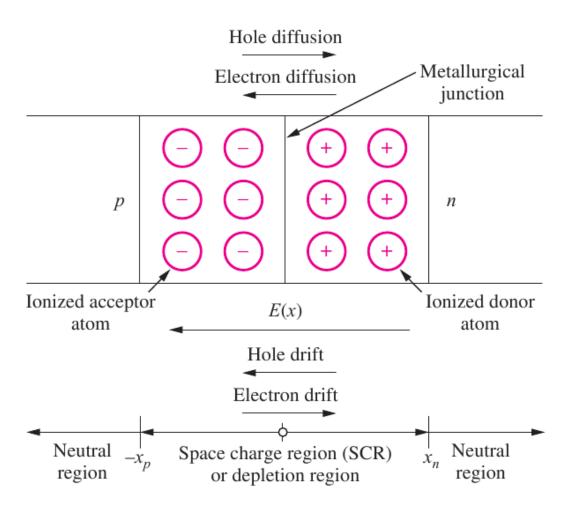


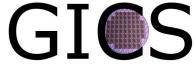
Aparecimento de um campo elétrico E na junção suficiente para compensar as corentes de difusão.

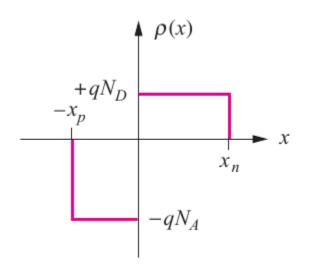




Campo elétrico e potencial elétrico na região de depleção

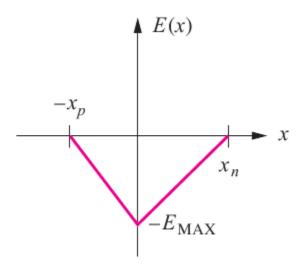






Densidade de carga

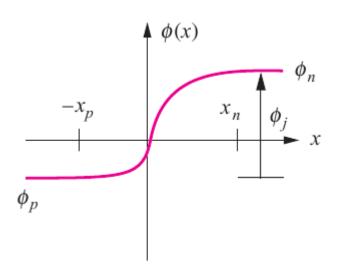
$$q N_A x_p = q N_D x_n$$



Campo elétrico

$$E(x) = \frac{1}{\varepsilon_s} \int \rho_c(x) \, dx$$





Potencial elétrico

$$\phi_j = -\int E(x) \, dx \qquad V$$

Pode-se mostrar que o potencial interno da junção é dado por

$$\phi_j = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

onde

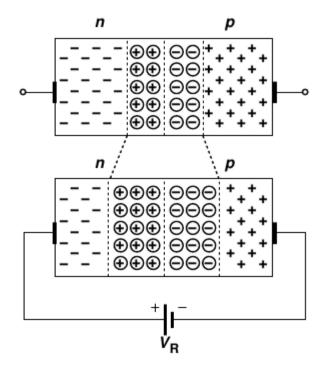
$$V_T = \frac{kT}{q}$$



Exemplo: Uma junção pn tem os seguintes níveis de dopagem: $N_A = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ e $N_D = 4 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Determine o potencial interno da junção à temperatura ambiente (T = 300 K).

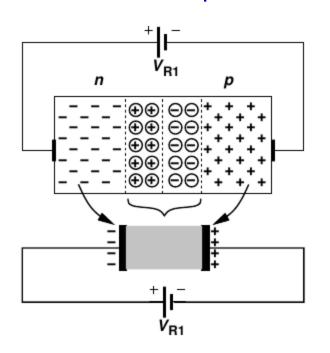


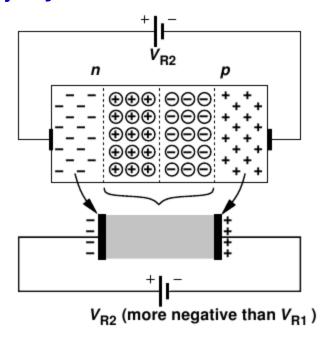
3.2. A Junção pn em Polarização Reversa





Capacitância da junção





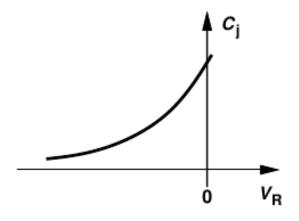
Capacitância por unidade de área

$$C_{j} = \frac{C_{j0}}{\sqrt{(1 - \frac{V_{R}}{\phi_{j}})}} \quad \text{ond}$$

onde
$$C_{jO} = \sqrt{\frac{\varepsilon_{Sq}}{2} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \frac{1}{\phi_j}}$$



Capacitância da junção em função da tensão reversa





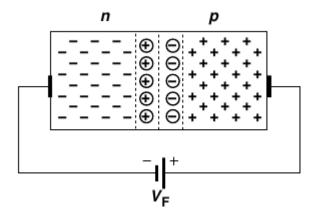
Exemplo: Uma junção pn tem os seguintes níveis de dopagem: $N_A = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ e } N_D = 9 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Determine a capacitância da junção, à temperatura ambiente, para $V_R = 0 \text{ V e } V_R = 1 \text{ V}$.



Exemplo: Um telefone celular contém um oscilador na frequência de 2 Ghz, a qual é definida pela frequência de ressonância de um circuito tanque LC. Se a capacitância do circuito é realizada pela junção pn do exemplo anterior, calcule a variação de frequência do oscilador quando a tensão reversa varia de 0 a 2 V. Assuma que a frequência de 2 GHz é obtida para $V_R = 0$ V e a área da junção é de 2000 μ m².



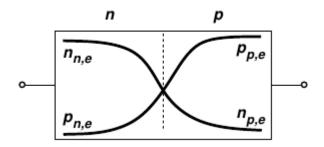
3.3. A Junção pn em Polarização Direta



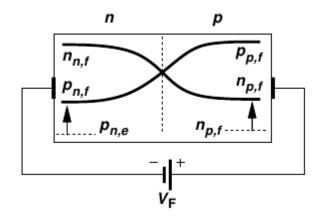
A tensão aplicada V_F reduz a barreira de potencial



Perfil de portadores

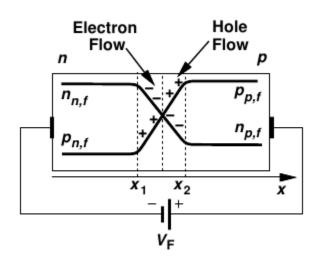


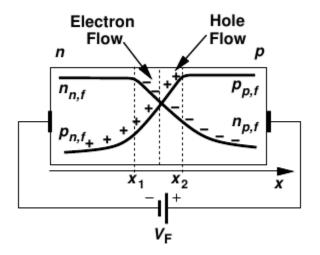
equilíbio



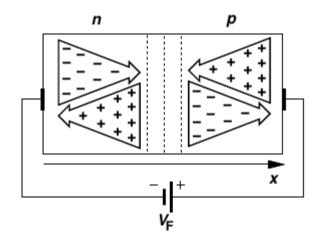
Polarização direta







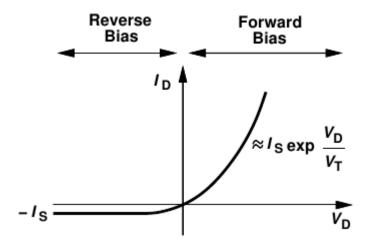
Corrente de minoritários e majoritários na junção polarizada diretamente





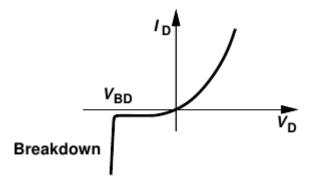
3.4. Característica Corrente - Tensão

$$I_D = I_S(\exp\frac{V_D}{V_T} - 1)$$





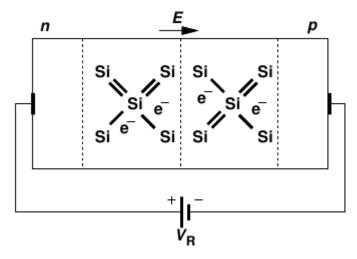
3.5. Ruptura Reversa





Ruptura Zener

Efeito do campo elétrico sobre as ligações covalentes, liberando elétrons para condução.

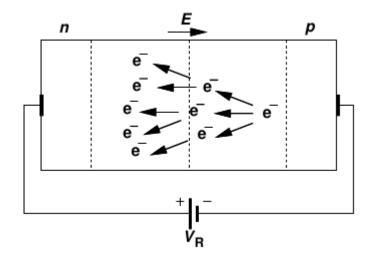


- •Região de depleção estreita
- Dopagem elevada
- Tensões reversas na faixa de 3 a 8 V



Ruptura por avalanche

Portadores acelerados na região de depleção se chocam contra as ligações covalente quebrando-as e, consequentemente liberando mais elétrons para a condução.



- Dopagens baixas e moderadas
- •Tensões reversas acima de, aproximadamente 5,6V

